제 17장 상과 상 사이의 확산과 물질 전달 원리 (Principles of Diffusion and Mass Transfer between Phases)

- * 확산 (diffusion)
- 정의: 혼합물의 각 성분이 물리적 자극에 영향을 받아 이동하는 것
- 확산 현상의 원인: 확산되는 성분의 농도 기울기
- → 농도 기울기가 없어지도록 성분이 이동됨
- 정상 상태 확산: 확산 성분이 고농도 쪽에서 계속 공급되고, 저농도 쪽에서 제거되면서 농도 기울기가 '유지'되는 경우 구현 가능
- 정상 상태 확산의 예: 충전탑에서 기체 중에 혼합된 암모니아를 물에 흡수시켜 제거하는 경우
- 비정상 상태 확산의 예: 침출이나 흡착 공정 등
- → 평형에 가까워짐에 따라 농도 기울기와 플럭스가 시간에 따라 감소함
- * 확산 현상의 원인
- 농도 기울기: 일반적인 확산 현상의 경우
- 활동도 기울기: 역삼투 공정 등
- 온도 기울기: 열확산
- 외력장에 의한 확산: 강제 확산
- 다른 조성의 유체가 섞이는 경우: 난류의 에디 운동 특성에 기인한 에디 확산 (eddy diffusion)이 발생

제 17장 상과 상 사이의 확산과 물질 전달 원리 (Principles of Diffusion and Mass Transfer between Phases)

- * 물질 전달에서 확산의 역할
- 모든 물질 전달에서 확산은 하나 이상의 상(phase)에서 일어남
- 증류 공정(distillation)의 예: 저비점 물질이 액상을 통해 계면을 벗어나 증기상으로 확산
- →고비점 물질은 반대 방향으로 확산하여 증기를 통해 액체로 이동
- 침출 공정(leaching)의 예: 용질은 고상을 통해 액상으로 확산됨
- 액체 추출(liquid extraction)의 예: 용질은 추출 잔류물을 통해 계면 및 추출물로 확산됨
- 결정화(crystallization): 용질이 모액을 통해 결정으로 확산되어 고체 표면에 침적됨
- 증습 및 탈습 공정: 증기 성분만 기-액 계면으로 확산됨
- 건조 공정(drying): 액체 물이 고체를 통해 고체 표면으로 확산 및 기화되고, 증기 상태로 기체에 확산됨
- 막분리(membrane separation): 분리막 양쪽 및 분리막 내부 등 모든 상에서 확산이 발생

- * 확산 공정에 대한 정량적 이해
- 상 사이의 경계면에 수직한 방향으로의 확산
- 정상 상태 확산(steady state diffusion): 어느 지점에서의 농도가 시간에 따라 변하지 않는 경우 적용 가능
- 비정상 상태 확산(unsteady state diffusion): 17.3 절에서 다룸
- 이성분 혼합물과 의(pseudo) 2성분 혼합물의 확산
- * Fick의 확산 제 1법칙
- 열전달에서의 푸리에 법칙과 유사하게, 확산 플럭스 J는 다음과 같이 농도 구배에 선 형 비례하는 형태로 표현 가능 (Fick's 1st law)

$$J_A = -D_v \frac{dc_A}{db}$$
 D_v : 부피확산도(부피확산계수), m²/ c_A : 농도, kmol/m³ 또는 lbmol/ft³ b: 화사 방향으로의 거리 m 또는 f

 J_{A} : 성분 A의 몰 flux, kmol/m²-s 또는 lbmol/ft²-s

 D_{v} : 부피확산도(부피확산계수), $\mathrm{m^2/h}$ 또는 $\mathrm{ft^2/h}$

b: 확산 방향으로의 거리, m 또는 ft

- 3차원 확산의 경우 다음과 같이 벡터 형태로 표현 가능

$$J_A=-D_v
abla c_A=-
ho_MD_v
abla x_A$$
: 혼합물의 몰밀도, kmol/m³ 또는 lbmol/ft³ x_A : L 상에서 A의 몰분율

- * 운동량 전달과 열전달의 유사성
- 동점도와 열확산 계수 및 부피 확산 계수의 단위는 동일함 (L²/t)
- → 운동량 전달과 열전달, 물질 전달 간에는 다음과 같은 유사성이 존재

$$\tau_{v} = -v \, \frac{d \, (u \, \rho)}{dy}$$

$$\frac{q}{A} = -\alpha \frac{d(\rho C_p T)}{dx}$$

$$J_A = -D_v \frac{dc_A}{db}$$

(b, x 및 y는 흐름 방향으로 측정한 거리)

- → 유사성(analogy)는 다음과 같이 해석 가능
- 운동량의 이동: 운동량 농도의 기울기 때문에 발생
- 열의 이동: 에너지 농도의 기울기 때문에 발생
- 질량의 이동: 질량 농도의 기울기 때문에 발생
- → 유사성은 다음과 같은 차이를 보임
- 전단 응력: 9개의 성분을 갖는 텐서
- 열플럭스 및 확산 플럭스: 3 개의 성분을 갖는 벡터
- 열전달과 물질 전달의 유사성에 의해 고체나 유체의 열전도 해(solution)을 확산 문제에도 적용 가능
- → 다음과 같은 면에서 차이를 보임
- 열: 물질이 아닌 이동 중인 에너지
- 확산: 물질의 실제 흐름

- * 이성분 확산의 4 가지 유형
- 혼합물의 한 성분 만이 두 상의 계면으로부터 또는 계면으로 전달 (기체 흡수 등)
- 혼합물 속의 성분 A의 확산이 다른 성분 B의 몰유량과 양이 같으면서 방향이 반해 > 알짜(실, net) 몰 유량이 없는 경우 (증류)
- -A와 B의 확산이 반애 방향으로 일어나지만 몰 플럭스가 다른 경우 (반응물의 촉매 표면으로의 확산 등)
- 두 개 성분이 같은 방향이지만 다른 속도로 확산하는 경우 (흡착, 막분리 공정 등)

- * 확산양 확산 이론에 사용되는 5 가지 개념들
- 속도 u = 길이/시간
- 평면을 가로지르는 플럭스 N = 몰/(면적-시간)
- 속도가 0인 평면에 대한 상대적인 플럭스 J = 몰/(면적-시간)
- 성분 물질의 몰농도 c = 몰/부피
- 혼합물의 몰밀도 Q_M = 몰/부피
- 농도 기울기 = dc/db (b: 확산이 일어나는 면적에 수직한 경로의 길이)

- * 확산 속도
- 계면에 정지해 있는 관측자가 느끼는 속도임
- 혼합물의 개별 분자들의 속도 성분 중, 계면에 수직인 방향의 순간 속도만 합하여 특정 성분의 분자 개수로 나누어 구할 수 있음
- 예: 성분 A의 속도 → u_A로 표시
- * 몰유량, 몰속도 및 몰플럭스
- 혼합물의 총 몰 플럭스 N: 정지면에 수직인 방향으로 혼합물의 단위 면적당 단위 시간 당 몰수 \rightarrow N = $\varrho_{M}u_{0}$
- 정지면을 가로지르는 성분 A와 B의 몰 플럭스 $(N = N_A + N_B)$

$$N_{A} = c_{A} u_{A} \qquad N_{B} = c_{B} u_{B}$$

- 확산 플럭스 J: 정지면에 대한 것이 아니라 부피 평균 속도 u_0 로 움직이는 면에 상대적인 $J_{A}=c_{A}u_{A}-c_{A}u_{0}=c_{A}(u_{A}-u_{0})$

$$J_{R} = c_{R}u_{R} - c_{R}u_{0} = c_{R}(u_{R} - u_{0})$$

- Fick의 제 1 법칙: 성분 B와 함께 있는 혼합물 A의 확산 계수를 D_{AB} 라면, 성분 A의 확산 플럭스 J_A 는 다음과 같이 표현됨

$$J_{A} = -D_{AB} \frac{dc_{A}}{db} \qquad J_{B} = -D_{BA} \frac{dc_{B}}{db}$$

- * 확산도 사이의 관계
- 이상 기체의 경우 다음이 성립

$$c_A + c_B = \rho_M = \frac{P}{RT}$$

- 일정한 온도와 압력에서 다음이 성립

$$dc_A + dc_B = d\rho_M = 0$$

- 부피 흐름이 없는 기준면을 택하면, 몰부피가 같으므로, $J_A + J_B = 0$

$$J_{A} + J_{B} = -D_{AB} \frac{dc_{A}}{db} - D_{BA} \frac{dc_{B}}{db} = 0$$

$$dc_{A} = -dc_{B}$$

$$D_{AB} = D_{BA}$$

- 대부분의 실재 응용에서 2성분 혼합물의 확산계수는 같은 것으로 취급

 → 부피 확산도 D,로 표시
- 확산식의 일반 형태는 고정면에 대한 상대적인 총 플럭스로 표시

$$\begin{split} N_{A} &= c_{A}u_{0} - D_{v}\frac{dc_{A}}{db} \\ \text{(A의총 flux)} &= \begin{pmatrix} \text{유체대류 벌크흐름에 의해} \\ \text{운반된성분A의양} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \text{분자확산에 의해} \\ \text{전달된A의양} \end{pmatrix} \end{split}$$

- 기체의 경우 몰농도 대신 몰 분율을 활용하여 다음과 같이 나타냄

$$N_A = y_A N - D_v \rho_M \frac{dy_A}{db} \qquad \qquad c_A = \rho_M y_A$$
$$u_0 = N / \rho_M$$

- * 확산식의 해석
- 열은 온도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 흐름
- → 확산도 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이루어짐 (아래 식에서 부호의 의미)

$$J_{A} = -D_{AB} \frac{dc_{A}}{db}$$

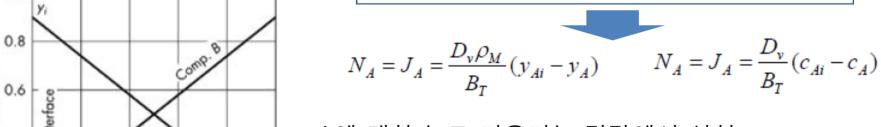
- * 등몰 확산 (equi-molar diffusion)
- 대류 흐름이 없고 성분 A와 B가 등몰 상대 확산을 하는 경우
- 예: 증류 공정에 해당

$$N_A = y_A N - D_v \rho_M \frac{dy_A}{db}$$



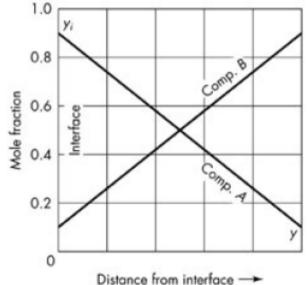
 y_A : 경막 바깥쪽 가장자리에서 A의 몰분율

 y_{Ai} : 경막 계면 또는 안쪽 가장자리에서의 A의 몰분율



- A에 대한 농도 기울기는 경막에서 선형
- B에 대한 기울기는 크기는 갖으나 부호가 반대임

$$- N = 0 \rightarrow N_A = -N_B, N_A = J_A$$



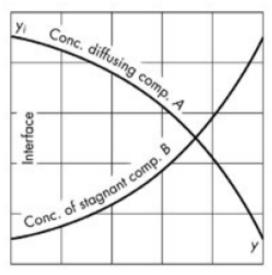
- * 단일 성분 물질 전달 (한 방향 확산, one-way diffusion)
- 혼합물에서 A 성분만이 물질 전달될 때 \rightarrow N = N_A

$$N_A = y_A N_A - D_v \rho_M \frac{dy_A}{db} \longrightarrow N_A (1 - y_A) = -D_v \rho_M \frac{dy_A}{db}$$

$$\frac{N_A B_T}{D_v \rho_M} = -\int_{y_{Ai}}^{y_A} \frac{dy_A}{1 - y_A} = \ln \frac{1 - y_A}{1 - y_{Ai}} \longrightarrow N_A = \frac{D_v \rho_M}{B_T} \ln \frac{1 - y_A}{1 - y_{Ai}}$$

→ 1-y_A의 로그 평균을 사용하여 표현하면 더 유용함

$$\overline{(1-y_A)_L} = \frac{y_{Ai} - y_A}{\ln[(1-y_A)/(1-y_{Ai})]} \longrightarrow N_A = \frac{D_v \rho_M}{B_T} \frac{y_{Ai} - y_A}{(1-y_A)_L}$$



Distance from interface ->

- → 한뱡향 확산은 A 성분의 플럭스가 등몰 확산에 비해 더 클
- → B의 농도 기울기가 큼에도 불구하고 계면을 향한 B의 이동은 없음 (B가 저농도 지역으로 확산하려 하지만 대류 흐름에 의해 B의 알짜 흐름이 없어짐)

- * 교재 447 쪽 예제 17.1
- (a) $y_A = 0.20$ 이고 $y_{Ai} = 0.10$ 인 기체층을 통해 흡수 액체로 용질 A가 확산하는 경우, 등몰확산과 비교하여 한방향확산의 전달속도를 계산하여라.

$$N_A = J_A = \frac{D_{\nu} \rho_{M}}{B_{T}} (y_{Ai} - y_{A}) = \frac{D_{\nu} \rho_{M}}{B_{T}} (0.20 - 0.10)$$
 등몰 확산의 경우

$$N_A = \frac{D_v \rho_M}{B_{\scriptscriptstyle T}} \ln \frac{1-y_A}{1-y_{\scriptscriptstyle Ai}} = \frac{D_v \rho_M}{B_{\scriptscriptstyle T}} \ln \frac{0.9}{0.8} = \frac{D_v \rho_M}{B_{\scriptscriptstyle T}} (0.1178)$$
 한방향 확산의 경우

(b) 한방향확산에서 층 중간점의 y_A 값은 얼마인가?

$$\ln \frac{1 - y_A}{0.8} = \frac{B_T}{2} \frac{N_A}{D_v \rho_M} = \frac{0.1178}{2} = 0.0589$$

$$1 - y_A = 0.8485 \implies y_A = 0.1515$$

* 기체에서의 확산도

- 기체의 확산도는 평균 자유 행로 λ와 기체 분자의 평균 이동 속도에 비례 (from gas

theory)

 $D_V = \frac{1}{3}u\lambda$

- 이상 기체의 평균 자유 행로는 압력에 반비례 → D_V는 압력에 반비례
- 평균 분자 속도는 온도의 0.5 에 비례, 평균 자유 행로는 온도의 1 승에 비례하여 증가 → D_V는 온도의 1.5 승에 비례
- Chapman-Enskog 식: Lennard-Jones 포텐셜을 이용하여 도출

$$D_{AB} = \frac{0.001858T^{3/2}[(M_A + M_B)/M_A M_B]^{1/2}}{P\sigma_{AB}^2\Omega_D}$$

 D_{AB} : 확산도, cm²/s T: 온도, K M_A, M_B : 성분 A와 B의 분자량 P: 압력, atm $\sigma_{AB} = (\sigma_A + \sigma_B)/2 \colon \text{유효충돌 지름, } \stackrel{\circ}{A} \quad \text{A (Angstrom)}$ $\Omega_D \colon \text{충돌 적분 } = \text{f}(kT/\varepsilon_{AB})$ k: Boltzmann 상수 ε : 일반 기체에 대한 Lennard-Jones의 힘 상수 $\varepsilon_{AB} = \sqrt{\varepsilon_A \varepsilon_B}$

- 상온의 자료를 외삽하기 위하여 T1.75승에 비례하는 관계식을 활용 가능

- * 작은 기공에서 기체의 확산
- 기공의 크기가 평균 자유 행로에 비해 작은 경우: 기공 벽에 기체 분자의 충돌로 인하여 확산 계수가 작아짐
- → Knusen 확산이라 부름: 반경 r인 원통형 기공에서 분자량 M인 기체 분자의 Knusen 확산 계수는 다음과 같음

$$D_k = 9700r\sqrt{\frac{T}{M}}$$

- 중간 크기의 기공에서의 확산: 기공벽에서의 충돌과 다른 분자와의 충돌이 모두 중요

$$\frac{1}{D_{pore}} = \frac{1}{D_{AB}} + \frac{1}{D_k}$$

* 교재 449 쪽 예제 17.2

(예제 17.2) 정밀한 식(Chapman-Enskog식)과 0°C, 1atm의 발표된 값을 외삽하여 100°C, 2atm에서 공기 중에서 벤젠의 부피확산도를 예측하여라.

풀이: 부록 19에서 벤젠과 공기에 대한 매개변수 값들은 다음과 같음

	ε/k	σ	М
Benzene	412.3	5.349	78.1
Air	78.6	3.711	29



$$\sigma_{AB} = \frac{\sigma_A + \sigma_B}{2} = \frac{5.349 + 3.711}{2} = 4.53$$

$$\varepsilon_{AB} / k = \sqrt{\frac{\varepsilon_A}{k} \cdot \frac{\varepsilon_B}{k}} = \sqrt{412.3 \times 78.6} = 180$$

$$\frac{kT}{\varepsilon} = \frac{373}{180} = 2.072 \qquad \qquad \qquad \Omega_D = 1.062$$

$$D_{AB} = \frac{0.001858T^{3/2}[(M_A + M_B)/M_A M_B]^{1/2}}{P\sigma_{AB}^2\Omega_D}$$



$$D_{AB} = \frac{0.001858 \times 373^{3/2} [(78.1 + 29)/78.1 \times 29]^{1/2}}{2 \times 4.53^2 \times 1.062} = 0.0668 cm^2 / s$$

부록 18로부터 표준 온도와 압력에서 확산계수는 다음과 같음

$$D_{AB} = 0.299 \, ft^2 / h = 0.0772 cm^2 / s$$

$$D_{AB} \cong 0.0772 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{373}{273}\right)^{1.75} = 0.0666 cm^2 / s$$

$$373 \text{ K, 2 atm0} \text{ A}$$

- * 액체에서의 확산
- 희석 용액에서 커다란 구형 입자의 확산 (Stokes-Einstein 식)

$$D_{\nu} = \frac{kT}{6\pi r_0 \mu}$$
 Boltzmann 상수 대입 $D_{\nu} = \frac{7.32 \times 10^{-16} T}{r_0 \mu}$

- 분자량이 중간 이하(M < 400)인 용질의 액체 확산 (Wilke-Chang 식)

$$D_{
m v} = 7.4 imes 10^{-8} \, rac{(\psi_{\it B} M_{\it B})^{1/2} T}{\mu V_{\it A}^{0.6}}$$
 $V_{\it A}$: 정상 비등점에 있는 액체상태로서의 용질의 몰부피, cm³/mol $\psi_{\it B}$: 용매에 대한 회합 매개 변수

μ: 용액의 점도, cP

(물 2.6, 메탄올 1.9, 에탄올 1.5, 벤젠, 혭탑 및 비회합용매 1)

 $M_{\scriptscriptstyle R}$: 용매의 분자량

- * Schmidt 수
- 확산 계수에 대한 동점도의 비는 Schmidt 수로 정의함

$$Sc \equiv \frac{v}{D_v} = \frac{\mu}{\rho D_v}$$

- 열확산 계수에 대한 동점도의 비는 Prandtl 수로 정의함을 이미 배웠음

$$\Pr \equiv \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu}{\rho \alpha} = \frac{\mu}{\rho [k/(\rho C_p)]} = \frac{C_p \mu}{k}$$

- * 난류 확산
- 난류 흐름에서 에디는 운동량과 열을 전달하며, 물질 전달도 유발함
- \rightarrow 에디 확산도 ϵ_{M} 을 정의하여 난류에 의한 확산 플럭스 $J_{A,\,t}$ 는 다음과 같이 나타냄

$$J_{A,t} = -\varepsilon_N \frac{dc}{db}$$

- 전체 상의 상대적임 몰 플럭스는 다음과 같이 나타낼 수 있음

$$J_A = -(D_{\mathbf{v}} + \varepsilon_N) \frac{dc}{db}$$

17.3 과도 확산 (Transient Diffusion)

- * 비정상 상태 확산의 지배 방정식 Fick's 2nd law
- 비정상 상태 확산 과정에 대한 지배 방정식은 열전달에서 비정상 상태 열전도와 동일

$$\frac{\partial c_A}{\partial t} = D_{AB} \frac{\partial^2 c_A}{\partial x^2}$$

- 초기 농도가 c,, 표면 농도가 c,인 과도 확산에 대해 평판의 경우 평균 농도는 다음과 같이 나타낼 수 있음

$$\frac{c_{s} - \overline{c}}{c_{s} - c_{0}} = \frac{8}{\pi^{2}} \left[e^{-a_{1}Fo_{m}} + \frac{1}{9} e^{-9a_{1}Fo_{m}} + \frac{1}{25} e^{-25a_{1}Fo_{m}} + \dots \right]$$

$$c_{0}: 평판의 초기농도$$

$$a = (\pi/2)^{2}$$

 $c_{\mathfrak{s}}$: 확산성분의 표면농도

 Fo_{m} : 물질전달에 대한 Fourier수, $D_{v}t/s^{2}$

S: 평판의 반두께

→ 물질 전달에 대한 Fourier 수는 Fom으로 표기함